

日亞成功撤銷億光的中國專利，億光旋撤回對日亞的侵害訴訟

2019年6月27日，日亞針對億光電子（中國）有限公司（下稱「億光中國」）關於覆晶晶片技術之中國專利（專利申請號：ZL200710161547.X；下稱「547號專利」）提出專利無效宣告請求。中國國家知識產權局近日作成審查決定（案件編號：4W108258），肯認日亞之主張，宣告547號專利全部無效。中國國家知識產權局作成上述決定後，億光中國前就547號專利對日亞及日亞客戶向深圳市中級人民法院所提起之專利侵害訴訟（案號：(2017)粵03民初2283及2284號），亦因億光中國撤回起訴而告終結。

此外，[日亞前於2019年1月就其控告億光中國及其中國經銷商之YAG專利侵害訴訟取得勝訴判決](#)，此判決亦已確定。日亞並獲得億光中國及其經銷商共計人民幣320萬元之損害賠償。

本公司承蒙客戶長久以來的信任與支持，在此致上誠摯感謝，祈請日後繼續安心採用本公司的優良產品。

聯繫方式：

日亞化學工業株式會社公共關係部

電話:+81-884-22-2311

傳真:+81-884-23-7717